【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【公開番号】特開2013-184337(P2013-184337A)
【公開日】平成25年9月19日(2013.9.19)
【年通号数】公開・登録公報2013-051
【出願番号】特願2012-49924(P2012-49924)
【国際特許分類】
Ｂ４１Ｎ　1/14　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ４１Ｎ　1/14

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月4日(2014.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
上記の一般式（２）においてＲ$_7$で表わされる置換基のうち炭素数４～２０のアルキル基、炭素数６～２４のアリール基、炭素数２～２０のアルキルカルボニル基、炭素数７～２０のアリールカルボニル基がより好ましい。上記一般式（２）において、ナフタレン環が更に有しても良い置換基のうちハロゲン基、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数２～２０のアルキルオキシカルボニル基、炭素数７～２０のアリールオキシカルボニル基、炭素数２～２５のカルバモイル基がより好ましい。